



RESOLUCION CS-Nº 256-92

Ministerio de Cultura y Educación
Universidad Nacional de Salta

(9)

anexo, 24 NOV 1992

BUENOS AIRES 177 - 4400 SALTA (R. A.)

Expte. N° 14.213/92 ✓

VISTO:

Estas actuaciones y la resolución N° 172/92 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Tecnológicas, obrante a Fs. 102/105, por la que se introducen modificaciones al Régimen de Correlatividades del Plan de Estudios 1984 de la Carrera de Ingeniería Química, vigente a la fecha; y

CONSIDERANDO:

Que estos cambios surgen como consecuencia del seguimiento que ha realizado la Comisión de Carrera de Ingeniería Química en los últimos años;

Que desde el punto de vista académico las modificaciones mejoran la eficiencia y el rendimiento de los alumnos de la citada carrera;

Que establecen el verdadero sentido del requisito "Cursado simultáneo de materias" previsto en los Planes de Correlatividades

Que visto los considerandos de la resolución CS- N° 344-91 y el espíritu y letra del mismo, en el sentido de que lo solicitado se fundamenta en que las modificaciones no implican cambios fundamentales en los planes de estudios o correlatividades y que éstos pueden redundar en ahorro de tiempo y esfuerzo;

POR ELLO y atento a lo aconsejado por la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina en su despacho N° 134/92,

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
(en sesión ordinaria del 5 de Noviembre de 1992)

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Tomar conocimiento de la resolución N° 172/92 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Tecnológicas, del 11 de Junio de 1992, cuyo Anexo I forma parte de la presente.

ARTICULO 2º.- Hágase saber y siga a la Facultad de Ciencias Tecnológicas para su toma de razón y demás efectos.



NELIDA FERLATTI DE CASTELLI
SECRETARIA GENERAL

Dr. RAFAEL MARCELO RIVERO
RECTOR

Lic. SONIA ALVAREZ DE TROGLIERO
SECRETARIA ACADÉMICA

A N E X O I

Res. N° 172-FCT-92
Expte. N° 14.215/84

-MODIFICACION REGIMEN DE CORRELATIVIDADES-PLAN 1984 DE INGENIERIA QUIMICA-

COD	REGIMEN	MATERIA	P	A	R	A	C	U	R	PARA	RENDIR
			Materias	Materias			Materias Cur-	Materias Aproba-			
			Regulares	Aprobadas			sado simultaneo das				
<u>PRIMER AÑO</u>											
CIQ-1	Anual	ANALISIS MATEMATICO I	=	=	=	=	=	=	=		
CIQ-2	Anual	FISICA I	=	=	=	=	=	=	=	1	
CIQ-3	Anual	ALGEBRA LINEAL Y GEOMETRIA ANALITICA	=	=	=	=	=	=	=		
CIQ-4	Anual	QUIMICA GENERAL	=	=	=	=	=	=	=		
Q-5-	Anual	INTRODUCCION A LA INGENIERIA QUIMICA	=	=	=	=	=	=	=		
<u>SEGUNDO AÑO</u>											
IQ-6	1º C	ANALISIS MATEMATICO II	1-3	=	=	=	=	=	1-3		
Q-7	Anual	DIBUJO TECNICO	5	=	=	=	=	=	=		
CIQ-8	Anual	FISICA II	1-2	=	=	=	=	=	2-6,		
Q-9	Anual	QUIMICA INORGANICA ANALITICA	4	=	=	=	=	=	4		
IQ-10	2º C	ANALISIS MATEMATICO III	6	=	=	=	=	=	6		
Q-11	Anual	FUNDAMENTOS DE LA INGENIERIA QUIMICA I	1-2-4-5	=	=	=	=	=	2-4-5		
<u>TERCER AÑO</u>											
Q-12	Anual	QUIMICA ANALITICA CUANTITATIVA	8-9	2-4	=	=	=	=	8-9		
Q-13	1º C	E INSTRUMENTAL	6-11	2-3-4-5	=	=	=	=	6-11		
		FUNDAMENTOS DE LA INGENIERIA QUIMICA II									
Q-14	Anual	FUNDAMENTOS DE LA INGENIERIA QUIMICA III	8-11	2-3-4-5	=	=	=	=	8-11		
Q-15	2º C	FUNDAMENTOS DE LA INGENIERIA QUIMICA IV	10-13	6	=	=	=	=	10-13		
IQ-16	Anual	CALCULO NUMERICO	10	1-3	=	=	=	=	10		

Anexo I de la resolucion CS-Nº
256-92 - Expte. N° 14.215/84

11

87

COD REGIMEN MATERIA

P A R A C U R S A R P A R A R E N D I R

COD	REGIMEN	MATERIA	Materias	Materias	Materias	
			Regulares	Aprobadas	Simultáneo	Aprobadas
<u>CUARTO AÑO</u>						
Q-17	1° C	FUNDAMENTOS DE LA INGENIERIA	14-15	Inglés-8-10-11	=	14-15
		QUIMICA V		Inglés-9	=	14
Q-18	Anual	QUIMICA ORGANICA	14	Inglés-7-8-11	=	12-15
Q-19	Anual	INGENIERIA QUIMICA I	12-15	Inglés-7-8-11	=	16-17
Q-20	Anual	INGENIERIA QUIMICA II	14-15-16	Inglés-7-8-11	=	18-19-20
Q-21	2° C	PROCESOS INDUSTRIALES	17	Inglés-7-8-11	=	18
Q-22	2° C	MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL	12.	Inglés-9	=	12-18
<u>QUINTO AÑO</u>						
Q-23	1° C	ESTABILIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES	21	=	=	21
Q-24	1° C	ECONOMIA	19-20-21	16	=	21
Q-25	1° C	ORGANIZACION INDUSTRIAL	=	=	=	24
Q-26	Anual	INGENIERIA QUIMICA III	19-21	12-15-16	=	21-24
Q-27	1° C	ESPECIALIDAD "A"	18-20-21-22	14	=	19-21
Q-28	2° C	ESPECIALIDAD "B"	27	=	=	20-21-22
Q-29	2° C	INSTALACIONES ELECTRICAS	21	7-8	=	27
Q-30	2° C	DISEÑO MECANICO Y CONSTRUCCION DE EQUIPOS	21-23	=	=	19-21
<u>SEXTO AÑO</u>						
Q-31	1° C	SANEAMIENTO AMBIENTAL	22	=	=	22
Q-32	Anual	ESPECIALIDAD "C"	28	21-22	=	28
Q-33	1° C	INGENIERIA QUIMICA IV	24-25-26	21	=	24-25-26
Q-34	2° C	HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	31	=	=	31
Q-35	Anual	INGENIERIA QUIMICA V	26-30	21	=	31-32-33
IQ-36	2° C	PROMOCION Y LEGISLACION INDUSTRIAL	24-25	=	=	29-30-32-33-34-36 y Práctica Profesional
						24-25

11.

- Hoja 3 -

Res N° 172/92
Expte. N° 14 215/84

REQUISITOS : - IDIOMA MODERNO (Inglés) -Cursado optativo - Examen final : sin correlatividad

- PRACTICA PROFESIONAL : Pre-Inscripción: Al inicio del 2º Cuatrimestre de Sexto Año.

Requisito Pre-Inscripción: estar cursando materia Cod Q-35
Requisitos de realización: Regular en materias Q-35 y Q-36

OBSERVACIONES : Las materias que requieren como requisito CURSADO SIMULTANEO deben cumplir lo siguiente:

- La continuidad en el cursado de la materia FISICA II en el 2do Cuatrimestre está condicionada por la regularización de ANALISIS MATEMATICO II -
- La continuidad en el cursado de la materia INGENIERIA QUIMICA II en el 2do Cuatrimestre está condicionada por la regularización de FUNDAMENTOS DE LA INGENIERIA QUIMICA V
- El cursado de la materia MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL está condicionado por la aprobación del PRIMER PARCIAL de la materia QUIMICA ORGANICA
- El cursado de la materia INSTALACIONES ELECTRICAS está condicionado por la aprobación del PRIMER PARCIAL de la materia INGENIERIA QUIMICA I, si la esté cursando
- La continuidad en el cursado de la materia INGENIERIA QUIMICA V en el 2do Cuatrimestre está condicionada por la aprobación del PRIMER PARCIAL de la materia ESPICIALIDAD "C" y haber regularizado las materias SANEAMIENTO AMBIENTAL e INGENIERIA QUIMICA IV

-----000-----

U.N.Sc.



Dr. RAFAEL MARQUEZ RIVERO
RECTOR

Lic. SONIA ALVAREZ de ROGLIERO
SECRETARIA ACADEMICA

NELIDA FERLAITI DE CASTELLI
SECRETARIA GENERAL